### 06,11

# Антисегнетоэлектрические пленки дейтерированного бетаинфосфата

© Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Ф.Б. Свинарев, Н.В. Зайцева

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: balashova@mail.ioffe.ru

#### (Поступила в Редакцию 11 января 2016 г.)

Тонкие пленки частично дейтерированного бетаинфосфата выращены методом испарения на подложках Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(110) и NdGaO<sub>3</sub>(001) с предварительно нанесенной на них встречно-штыревой системой электродов. Пленки обладают поликристаллической блочной структурой с характерными размерами блоков порядка 0.1–1.5 mm. Степень дейтерирования пленок D составляет 20–50%. В полученных структурах при температуре антисегнетоэлектрического фазового перехода  $T_c^{afe} = 100-114$  К наблюдается аномалия емкости C, которая не сопровождается изменением тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta$ . Сильно-сигнальный диэлектрический отклик характеризуется появлением сегнетоэлектрической нелинейности при  $T > T_c^{afe}$ , которая трансформируется в антисегнетоэлектрическую при  $T < T_c^{afe}$ . При дальнейшем понижении температуры в антисегнетоэлектрической фазе появляются двойные петли диэлектрического гистерезиса. Описание диэлектрических свойств пленок проводится в рамках термодинамической модели типа модели Ландау с учетом биквадратичной связи  $\xi P^2 \eta^2$  между полярным P и неполярным  $\eta$  параметрами порядка с положительным коэффициентом  $\xi$ . Построена фазовая диаграмма E-T.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 16-02-00399).

### 1. Введение

Бетаинфосфат (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>NCH<sub>2</sub>COO·H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (BP) представляет собой соединение аминокислоты бетаин и фосфорной кислоты в отношении 1:1 [1,2]. Каждая формульная единица ВР включает в себя молекулу бетаина (СН<sub>3</sub>)<sub>3</sub>NCH<sub>2</sub>COO, тетраэдрический фосфорный остаток РО<sub>4</sub> и три водородные связи. Две из них связывают молекулу бетаина с фосфорным тетраэдром, а третья — тетраэдры между собой. За счет этой водородной связи тетраэдры образуют ориентированные вдоль кристаллографической оси b зигзагообразные цепочки. Молекулы бетаина ориентированы вдоль оси *а*. При  $T_{c1} \approx 365 \,\mathrm{K}$  в бетаинфосфате происходит антиферродисторсионный переход  $P2_1/m(Z=2) \rightarrow P2_1/c(Z=4)$ , при котором молекулы бетаина и фосфорные тетраэдры покидают плоскость зеркального отражения т и происходит удвоение кристаллической ячейки вдоль оси c [3]. При  $T_{c2} \approx 86 \,\mathrm{K}$ наблюдается фазовый переход первого рода, который сопровождается сильной аномалией диэлектрической проницаемости  $\varepsilon_b \approx 500$  [1]. При  $T_{c3} = 81$  К происходит фазовый переход первого рода в фазу  $P2_1/c(Z = 8)$  [3–5]. Ниже Тсз наблюдаются узкие прямоугольные двойные петли диэлектрического гистерезиса, характерные для антисегнетоэлектрика. Фазовая диаграмма BP в отсутствие электрического поля рассматривалась в работах [4-6] на основе модели Ландау с учетом биквадратичной связи между полярным и неполярными параметрами порядка. Фазовая диаграмма дейтерированного бетаинфосфата, насколько нам известно, до сих пор с точки зрения термодинамики не рассматрвалась.

Дейтерирование бетаинфосфата существенно влияет на последовательность и характер фазовых переходов. В кристаллах частично дейтерированного бетаинфосфата (DBP) даже при степени дейтерирования  $D \approx 10\%$  ниже комнатной температуры вместо двух переходов первого рода наблюдается только один антисегнетоэлектрический фазовый переход второго рода  $(P2_1/c(Z=4) \rightarrow P2_1/c(Z=8))$  [7]. При высокой степени дейтерирования  $D \approx 100\%$  температура антисегнетоэлектрического перехода составляет  $T_c^{\rm afe} \approx 155\,{
m K}$ , а на температуру и характер антиферродисторсионного перехода дейтерирование не влияет [8]. Фазовые переходы сопровождаются аномалиями диэлектрической проницаемости, а также скорости и затухания продольных акустических волн, распространяющихся вдоль оси *b* [8–10]. Ниже T<sub>c</sub><sup>afe</sup> в DBP наблюдаются узкие двойные петли диэлектрического гистерезиса, как и в кристаллах BP [8].

Недавно было показано, что тонкие пленки аминокислотных сегнетоэлектриков, в частности бетаинфосфита (BPI), глицинфосфита (GPI), бетаинарсената (BA), и их дейтерированных аналогов (DBPI, DGPI, DBA) могут быть получены методом испарения на различных подложках с предварительно нанесенной на них встречно-штыревой системой электродов [11-20]. Пленки представляют собой поликристаллические (DBA) или текстурированные (BPI, DBPI, GPI, DGPI, BA) блочные структуры. Латеральные размеры блоков могут варьироваться от  $d \approx 1 \,\mathrm{mm}$  (как в DBPI) до  $\sim 50 - 100 \,\mu\mathrm{m}$ (как в DBA). Сегнетоэлектрический фазовый переход в DBPI сопровождается сильными изменениями емкости структуры и большой диэлектрической нелинейностью [17]. В пленочных сегнетоэлектрических структурах при T < T<sub>c</sub> наблюдаются петли диэлектрического гистерезиса [13,14,16–20]. Частотная зависимость петель гистерезиса определяется соотношением между размерами монокристаллических блоков d и периодом встречно-штыревой структуры  $\lambda$ , что связано с различием механизмов переключения в сегнетоэлектрических пленках с крупными и мелкими блоками [14,20].

До сих пор пленки аминокислотных антисегнетоэлектриков не выращивались и не изучались, поэтому целью настоящей работы является приготовление пленок DBP на различных подложках, исследование их блочной и кристаллической структуры, изучение в них сильно- и слабосигнального диэлектрического отклика, а также теоретическое описание диэлектрических свойств пленок в рамках модели связанных параметров порядка.

## 2. Приготовление пленочных структур DBP и методы их исследования

Пленки DBP выращивались методом испарения из растворов монокристаллов BP и DBP (D = 90%) в тяжелой воде D<sub>2</sub>O. Кристаллы BP выращивались методом медленного охлаждения в Институте высокомолекулярных соединений, кристаллы DBP (90%) были получены в лаборатории А. Клеперпипера (университет Саарланд, ФРГ). В качестве подложек использовались полированные пластинки сапфира Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(110) и галлата неодима NdGaO<sub>3</sub>(001) с предварительно нанесенной на них встречно-штыревой системой (BШС) электродов. Длина, ширина и толщина одного электрода составляли соответственно  $4 \cdot 10^3$ , 50 и  $0.3 \mu$ m, расстояние между электродами  $50 \mu$ m, число пар электродов в структуре N = 35. Некоторые параметры полученных структур приведены в таблице.

Блочная структура пленок исследовалась с помощью поляризационного микроскопа "ЛабоПол-3" в геометрии на отражение. Поскольку кристаллы ВР и DBP при комнатной температуре являются моноклинными, они обладают сильной оптической анизотропией, что позволяет получать изображения монокристаллических блоков с хорошим оптическим контрастом. При вращении пленки относительно скрещенных поляризаторов погасание в

Обозначение структуры, исходный кристалл, использованный для получения пленки, температура антисегнетоэлектрического перехода  $T_c^{\rm afe}$  и рассчитанная степень дейтерирования D пленки

Номер структуры	Исходный кристалл	Подложка	$T_c^{\rm afe}, { m K}$	D,%
1	BP	$Al_2O_3(110)$		
2	BP	$Al_2O_3(110)$	100.8	23
3	BP	$NdGaO_3(001)$		
4	BP	$Al_2O_3(110)$	101.8	25
5	BP	$Al_2O_3(110)$	113.7	43
6	DBP (90%)	$Al_2O_3(110)$	110.1	37



Рис. 1. Изображения блоков в пленке DBP № 2 на подложке из Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (*a*) и № 3 на подложке NdGaO<sub>3</sub> (*b*), полученные в поляризационном микроскопе в геометрии на отражение. Размер изображения ~ 1 mm. Чередующиеся темные и светлые полосы — изображение BШС.

блоках происходит через каждые 90°. Характерные латеральные размеры блоков  $d \approx 0.1-1.5$  mm заметно превышали расстояние между электродами ВШС. Типичные изображения блоков в структурах № 2 и 3 представлены на рис. 1.

Кристаллическая структура пленок DBP изучалась с помощью дифракции рентгеновского излучения Cu $K_{\alpha}$ методом ( $\theta$ -2 $\theta$ ) с использованием установки Дрон-3. На рис. 2 представлена дифрактограмма  $\theta$  – 2 $\theta$  структуры № 4. Аналогичные дифрактограммы были получены для пленок № 1, 2, 5. Присутствие узких линий, соответствующих отражению от различных типов плоскостей {121}, {112}, {312}, {221}, свидетельствует о поликристаллической структуре пленок.

Толщина пленок оценивалась с помощью оптического микроскопа, а также по величине слабосигнального диэлектрического отклика при температурах значительно выше температуры фазового перехода с использованием выражений для емкости структуры [21] и среднего значения диэлектрической проницаемости кристалла DBP и составляла  $0.5-5\,\mu$ m.

Температурные зависимости емкости C структуры и тангенса угла диэлектрических потерь tg  $\delta$  измеря-



**Рис. 2.** Дифрактограмма структуры № 4 DBP/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Приведена идентификация пиков, возникающих от подложки и пленки.  $\beta$  — линия паразитного излучения.

лись в диапазоне 90-350 К с помощью измерителя LCR МІТ9216А на частотах 0.12, 1, 10, 100 kHz с использованием ВШС электродов. Сильносигнальный диэлектрический отклик измерялся методом Сойера-Тауэра на частоте  $f = 60 \, \text{Hz}$  с помощью цифрового осциллографа GDS-71062А. На электроды ВШС подавалось переменное напряжение U<sub>E</sub> амплитудой 280 V, что соответствует приложению электрического поля между электродами  $E = 5.6 \cdot 10^6 \,\text{V/m}$ . Измеряемое напряжение U<sub>P</sub>, отражающее поведение поляризации при переключении, регистрировалось на опорном конденсаторе емкостью  $C_0 = 0.1 \, \mu$  F. Цифровая обработка полученных осциллограмм проводилась с помощью написанной в пакете "MatLab" программы и включала в себя усреднение по ближайшим точкам и периодам, центрирование, вычитание линейного вклада и паразитной эллиптичности.

#### 3. Экспериментальные результаты

На рис. 3, а представлены температурные зависимости емкости пленки  $C_{\rm film} = C - C_{\rm substr}$  (где  $C_{\rm substr}$  — емкость структуры без пленки) на различных частотах для структур № 4 и 5. Максимум емкости в полученных структурах определяет температуру антисегнетоэлектрического фазового перехода  $T_c^{\rm afe}$ . В области фазового перехода емкость  $C_{\rm film}$  не зависит от частоты в диапазоне f = 120 Hz-100 kHz, диэлектрические потери (tg  $\delta \approx 0.01$ ) не возрастают, что характерно для антисегнетоэлектрического фазового перехода.

На рис. 3, *b* показаны температурные зависимости величины  $k_N \Delta C = k_N (C_{\text{film}} - C_{\text{bg}})$ , пропорциональной емкости пленок, за вычетом не зависящего от температуры фона, а также диэлектрической проницаемости кристалла DBP (90%) за вычетом фона  $\Delta \varepsilon = \varepsilon - \varepsilon_{\text{bg}}$  на частоте f = 100 kHz. Величины численных множителей  $k_N$  выбирались таким образом, чтобы значения  $k_N \Delta C$ для всех исследованных структур и значения  $\Delta \varepsilon$  совпадали при высоких температурах T > 200 K. Степень дейтерирования D пленок (см. таблицу) оценивалась по температуре, соответствующей максимуму емкости в предположении линейной зависимости  $T_c^{afe}$  от степени дейтерирования [7].

На рис. 4,5 представлен сильносигнальный диэлектрический отклик  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  в структурах № 4  $(T_c^{afe} = 100.9 \,\mathrm{K})$  и № 6  $(T_c^{afe} = 110 \,\mathrm{K})$  при различных температурах. На рис. 4, а и 5 величина параметра а выбиралась таким образом, чтобы через начало координат зависимости  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  проходили горизонтально. Вычитание линейного вклада  $\alpha U_E$  соответствует исключению линейной зависимости, связанной с емкостью структуры С в нулевом поле. В параэлектрической фазе при  $T > T_c^{afe} + 20 \,\mathrm{K}$  зависимость  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  практически совпадает с осью абсцисс (рис. 4, а, кривая 1). Это означает, что система представляет собой линейный диэлектрик. При приближении к T<sub>c</sub><sup>afe</sup> появляется слабая нелинейность сегнетоэлектрического типа, характеризующаяся отрицательными значениями  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  в сильных положительных полях и положительными в отрицательных полях (рис. 4, а, кривая 2). Такая нелинейность наблюдается выше температуры сегнетоэлектрического перехода второго рода, в частности, в сегнетоэлектрических кристаллах ВРІ [22] и пленках DBРІ и DGРІ [14,18] и характеризуется уменьшением емкости с ростом поля. При температурах немного ниже температуры антисегнетоэлектрического перехода ( $T \leq T_c^{afe}$ ) характер нелинейности изменяется. В этой области температур величина  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  положительна (отрицательна) в сильных положительных (отрицательных) полях, что соответствует увеличению емкости в поле в отличие от области  $T > T_c^{\text{afe}}$ . На рис. 4, *b* приведены зависимости  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  для тех же температур, что на рис. 4, a, при величине  $\alpha$ , соответствующей исключению постоянного, не зависящего от температуры вклада  $\alpha U_E$ , описывающего зависимость  $U_P(U_E)$  при высоких температурах.

При понижении температуры в области T < 105 K в пленке № 6 наблюдаются двойные петли диэлектрического гистерезиса (рис. 5, *a*), которые расширяются до тех пор, пока поле насыщения меньше максимального поля, прикладываемого к структуре ( $U_E = 280 \text{ V}$ ). После этого двойные петли становятся неполными, сужаются и сдвигаются в область более сильных полей.

На рис. 5, *b* показаны зависимости  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  в структуре № 4 ( $T_c^{afe} = 100.9$  K) при различных температурах. Сегнетоэлектрическая нелинейность в этой структуре выражена слабее, т.е. она ведет себя как линейный диэлектрик вплоть до  $T_c^{afe}$ . Ниже  $T_c^{afe}$ , так же как и в структуре № 6 (рис. 4, *a*), проявляется нелинейность антисегнетоэлектрического типа, сопровождающаяся увеличением емкости с ростом поля. Увеличе-



Рис. 3. Температурные зависимости емкости пленок  $C_{\text{film}}$  структур № 4 и 5 при различных частотах (a) и величины  $k_N\Delta C = k_N(C_{\text{film}} - C_{\text{bg}})$  на частоте f = 100 kHz (b)  $(k_N$  — численный множитель, выбранный таким образом, чтобы величины  $k_N\Delta C$  для всех исследованных структур совпадали при высоких температурах) в структурах № 1–6 (1-6) и температуная зависимость диэлектрической проницаемости кристалла DBP (90%) за вычетом фона  $\Delta \varepsilon = \varepsilon - \varepsilon_{\text{bg}}$  (7).

ние наклона зависимостей  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  происходит в виде квазиизлома, причем величина поля, при котором происходит квазиизлом, увеличивается с понижением температуры. При повышении температуры выше  $T \approx 240 \, \text{K}$  в пленочных структурах наблюдается сильное увеличение емкости, которое сопровождается ростом диэлектрических потерь. Емкость пленки становится частотно-зависимой,



Рис. 4. *а*) Зависимости  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  в структуре № 6 ( $T_c^{afe} = 110$  K) при температурах T = 157.0 (*1*), 112.6 (*2*) и 104.8 K (*3*). Величина параметра  $\alpha$  выбрана таким образом, чтобы через начало координат зависимости проходили горизонтально. *b*) Те же зависимости при температурах T = 112.6 (*2*) и 104.8 K (*3*). Величина параметра  $\alpha$  выбрана одинаковой для кривых 2 и 3 (такой, чтобы через начало координат кривая 3 проходила горизонтально). Линии проведены для наглядности.



Рис. 5. *а*) Петли диэлектрического гистерезиса в структуре № 6 при T = 100.8 (1), 85.5 (2) и 81.5 К (3). Частота f = 60 Hz. На вставке показаны точки, по которым определялось положение критических полей. *b*) Температурные зависимости  $U_P(U_E) - \alpha U_E$  в структуре № 4 ( $T_c^{afe} = 100.9$  K) при различных температурах. *T*, K: I - 104.6, 2 - 97.5, 3 - 94.3. Линейные зависимости вычтены таким образом, чтобы через начало координат кривая проходила горизонтально.

а на температурных зависимостях тангенса угла диэлектрических потерь наблюдаются пики релаксационного характера. Температурные зависимости C(T) и tg  $\delta(T)$ в этой области температур зависят от времени, прошедшего между приготовлением пленки и измерениями. Со временем температурные зависимости сдвигаются в область высоких температур, и пленки перестают проводить ток при комнатной температуре. Проводимость определяется термоактивационным механизмом с энергией активации  $E_a \approx 1.1$  eV, что близко к значениям  $E_a$  в объемных кристаллах DBP для проводимости, связанной с движением протонов [23].

### 4. Обсуждение результатов

Первой термодинамической моделью, описывающей антисегнетоэлектрический фазовый переход, является модель Киттеля [24]. Параметрами порядка в этой модели являются подрешеточные поляризации  $P_1$  и  $P_2$ , вза-имодействие между которыми учитывается билинейным инвариантом  $\alpha P_1 P_2$ . Выбирая в качестве параметров порядка линейные комбинации  $P = P_1 + P_2$  (полярный параметр порядка) и  $Q = P_1 - P_2$  (неполярный параметр порядка) [25,26], можно записать термодинамический потенциал, учитывающий члены второго и четвертого

порядков по P и Q и биквадратичную связь между ними  $\propto P^2Q^2$ . Коэффициенты при членах, пропорциональных  $P^2$  и  $Q^2$ , обращаются в нуль при  $T = T_c^{\text{fe}}$ (температура виртуального сегнетоэлектрического перехода) и  $T = T_c^{\text{afe}}$  (температура антисегнетоэлектрического перехода) соответственно, причем  $T_c^{\text{afe}} > T_c^{\text{fe}}$ . Коэффициент связи при члене  $\propto P^2Q^2$  положителен, поэтому перехода в сегнетоэлектрическое состояние в отсутствие поля не происходит. В безразмерном виде такой термодинамический потенциал рассмотрен в [27].

Модель Киттеля можно рассматривать как частный случай более общей модели, впервые предложенной в [28], учитывающей в термодинамическом потенциале два независимых параметра порядка и биквадратичную связь между ними. Возможные типы фазовых диаграмм для такого потенциала приведены в [29]. Для описания диэлектрических аномалий в антисегнетоэлектриках аналогичный потенциал без учета члена  $\propto P^4$  использовался в [30]. Фазовая диаграмма в электрическом поле, а также сильно- и слабосигнальный отклики рассмотрены в [31] на основе безразмерного обобщенного потенциала с учетом взаимодействия поляризации с полем.

Фазовая диаграмма кристаллов бетаинфосфата в рамках термодинамической модели типа модели Ландау со связанными параметрами порядка рассмотрена в [4]. Поскольку в ВР кроме антиферродисторсионного перехода при  $T_{c1}^{afd} \approx 365$  К реализуются два перехода первого рода при температурах  $T_{c2}^{afe} \approx 86$  К и  $T_{c3} \approx 81$  К, в термодинамическом потенциале учитывались четыре параметра порядка и биквадратичное взаимодействие между ними.

В дейтерированном бетаинфосфате при низких температурах реализуется только один фазовый переход второго рода в антисегнетоэлектрическое состояние, поэтому для его описания можно ограничиться учетом только двух (полярного и неполярного) параметров порядка и взаимодействия между ними. Мы пренебрежем взаимодействием между этими параметрами и параметром порядка высокотемпературного антиферродисторсионного перехода, поскольку различие между температурами антисегнетоэлектрического и антиферродисторсионного перехода велико ( $T_c^{afd} - T_c^{afe} \approx 250$  K) и закон Кюри–Вейсса в DBP выполняется в широком температурном интервале в параэлектрическом состоянии (рис. 6).

Термодинамический потенциал в такой модели имеет вид

$$F = \frac{\alpha_1}{2}\eta^2 + \frac{\beta_1}{4}\eta^4 + \frac{\alpha_2}{2}P^2 + \frac{\beta_2}{4}P^4 + \frac{\gamma}{2}\eta^2 P^2 - EP, \quad (1)$$

где  $\alpha_1 = \lambda_1(T - T_c^{\text{afe}}), \quad \alpha_2 = \lambda_2(T - T_c^{\text{fe}}), \quad \beta_1, \beta_2 > 0,$  $T_c^{\text{afe}} > T_c^{\text{fe}}, E$  — электрическое поле,  $\lambda_1, \lambda_2, \beta_1, \beta_2, \gamma$  — постоянные положительные коэффициенты.

Потенциал (1) можно записать в безразмерном виде [31]

$$f = \frac{\Delta t}{2}q^2 + \frac{1}{4}q^4 + \frac{1+t}{2}p^2 + \frac{1}{4}p^4 + \frac{\varphi}{2}q^2p^2 - ep, \quad (2)$$

где

$$f = \frac{\beta_2}{\lambda_2^2 (T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}})^2} F, \quad \Delta = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1}} > 0, \quad t = \frac{T - T_c^{\text{afe}}}{T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}}},$$
$$q = \sqrt{\frac{\sqrt{\beta_1 \beta_2}}{\lambda_2 (T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}})}} \eta, \quad p = \sqrt{\frac{\beta_2}{\lambda_2 (T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}})}} P,$$
$$\varphi = \frac{\gamma}{\sqrt{\beta_1 \beta_2}} > 0, \quad e = \frac{\sqrt{\beta_2}}{\lambda_2^{3/2} (T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}})^{3/2}} E.$$

Свойства системы зависят от двух безразмерных  $\varphi$ . Параметр  $\Delta$  определяет параметров  $\Delta$  и отношение между энергиями неполярного и полярного состояний, а параметр  $\phi$  — силу связи между параметрами порядка. В зависимости от  $\Delta$  и  $\phi$ на плоскости ( $\Delta, \phi$ ) имеется шесть областей (W1, W2, I, S, U, T), характеризующихся различным диэлектрическим поведением. Тип диэлектрической аномалии в кристаллах и пленках DBP соответствует областям  $U(1/\Delta < \varphi < 1/(4\Delta) + [3/2 + 1/(16\Delta^2)]^{1/2}),$  $T(\varphi > -1/(4\Delta) + [3/2 + 1/(16\Delta^2)]^{1/2}, \Delta > 1),$ или  $S(1/\phi < \Delta < 1)$ . В этих областях температурное поведение приведенной обратной восприимчивости параэлектрической и антисегнетоэлектрической в областях имеет вид [31]

$$X^{-1} = \frac{de}{dp} = 1 + t, \qquad t > 0 \qquad (T > T_c^{afe}),$$
 (3)

$$X^{-1} = \frac{de}{dp} = 1 + t - \Delta \varphi t, \qquad t < 0 \qquad (T < T_c^{\text{afe}}).$$
(4)

Различие наклонов зависимости  $\Xi^{-1}(t)$  в пара- и антисегнетоэлектрической областях определяется произведением  $\Delta \varphi$ .

На рис. 6 представлены температурные зависимости  $(k_N\Delta C)^{-1}$  в пленках DBP с различной степенью дейтерирования и  $(\Delta \varepsilon)^{-1}$  в кристалле DBP (90%). Как выше, так и ниже  $T_c^{\text{afe}}$  эти зависимости линейны по температуре, причем отношение наклонов в пара- и сегнетоэлектрической фазе у них практически одинаково. Это позволяет определить произведение  $\Delta \varphi \approx 11.7$ . Из наклона температурной зависимости обратной диэлектрической проницаемости  $(\Delta \varepsilon)^{-1}$  при  $T > T_c^{\text{afe}}$  мы получили величину константы Кюри–Вейсса  $C_{\text{CW}} \approx 11400$  К, что близко к известным литературным данным для кристалла BP  $(C_{\text{CW}} \approx 13800 \text{ K} [1]).$ 

При  $T > T_c^{\text{afe}}$  температурные зависимости обратных величин емкости  $(k_N \Delta C)^{-1}$  и диэлектрической проницаемости  $(\Delta \varepsilon)^{-1}$  ложатся практически на одну прямую, пересекающую ось абсцисс при  $T_c^{\text{fe}} \approx 73.5 \text{ K}$  (рис. 6). Это температура виртуального фазового перехода в сегнетоэлектрическое состояние, к которому система стремится при понижении температуры в области  $T > T_c^{\text{afe}}$ , но которое не реализуется, так как  $T_c^{\text{afe}} > T_c^{\text{fe}}$ . Близкое значение  $T_c^{\text{fe}} \approx 75 \pm 5 \text{ K}$  было оценено по приведенным в [8] температурным зависимостям диэлектрической проницаемости кристалла DBP со степенью дейтерирования



Рис. 6. Температурные зависимости обратных величин емкости  $(k_N \Delta C)^{-1}$  структур № 1-6 (1-6) и диэлектрической проницаемости  $(\Delta \varepsilon)^{-1}$  кристалла DBP (90%) (7).

D = 90%. Температура виртуального перехода в чистом ВР (D = 0) оценивалась как  $T_c^{\text{fe}} \approx 72 \text{ K}$  [1]. Таким образом, температура виртуального сегнетоэлектрического перехода  $T_c^{\text{fe}}$  не зависит от степени дейтерирования в отличие от температуры антисегнетоэлектрическо-го перехода  $T_c^{\text{afe}}$ . Большая величина константы Кюри-Вейсса  $C_{\text{CW}} = 11400 \text{ K}$  и отсутствие заметного влияния дейтерирования на температуру виртуального сегнетоэлектрического перехода и перехода показывают, что этот переход не является перехода показывают, что этот переход не является переходом типа порядок-беспорядок, связанным с упорядочением ионов водорода или дейтерия в водородных связях, а определяется механизмом, обусловленным, например, смягчением фононной моды, наблюдавшимся ранее в [32].

С помощью потенциала (2) можно качественно описать сильносигнальный диэлектрический отклик в пленках. На рис. 7 приведены рассчитанные зависимости  $p(e) - \alpha e$  для температур выше и ниже температуры антисегнетоэлектрического перехода. Величина параметра  $\alpha$  выбиралась таким образом, чтобы в нулевом поле эти зависимости были горизонтальными. В парафазе вблизи  $T_c^{afe}$  в сильносигнальном отклике появляется диэлектрическая нелинейность сегнетоэлектрического типа, которая при  $T < T_c^{afe}$  сменяется нелинейностью антисегнетоэлектрического типа, что качественно согласуется с экспериментом (рис. 4).

Различие между областями *U*, *T* и *S* на фазовой диаграмме рассматриваемой системы проявляется в сильносигнальном отклике. В областях *T* и *S* ниже

определенной температуры появляются двойные петли диэлектрического гистерезиса, а в области U при температурах ниже  $T_c^{afe}$  проявляется нелинейность антисегнетоэлектрического типа, но двойные петли не возникают. Тот факт, что в структуре № 6 наблюдаются двойные петли гистерезиса, позволяет отнести ее поведение к области T или S. Выражения для критических полей, соответствующих переходу под действием поля из сме-



Рис. 7. Рассчитанные зависимости  $p(e) - \alpha e$  для параметров  $\Delta = 0.836$  и  $\varphi = 14$  при температурах выше (1, 2) и ниже (3) температуры антисегнетоэлектрического перехода. t = 1.29 (1), 0.07 (2), -0.14 (3).



Рис. 8. Фазовая диаграмма E-T, полученная для структуры № 6. Точки — экспериментальные значения  $E_{c1}$  (1),  $E_{c2}$  (2) и поля квазиизлома (3), линии — рассчитанные зависимости  $E_{c1}$  (4),  $E_{c2}$  (5) и поля  $E_c$  (6), соответствующего равенству энергий фаз ( $\eta \neq 0$ ,  $p \neq 0$ ) и ( $\eta = 0$ ,  $p \neq 0$ ). Расчеты проведены для параметров  $\Delta = 0.836$  и  $\varphi = 14$ .

шанного состояния  $(\eta \neq 0, p \neq 0)$  в состояние  $(\eta = 0, p \neq 0) - e_{c1}$  и обратно  $-e_{c2}$ , имеют вид [31]

$$e_{c1} = \frac{2\left(1 - t(\varphi\Delta - 1)\right)^{3/2}}{3^{3/2}\sqrt{\varphi^2 - 1}},$$
(5)

$$e_{c2} = \left(1 - \frac{\Delta}{\varphi}\right) \left(t + \left(1 - \frac{\Delta}{\varphi}\right)^{-1}\right) \sqrt{-t \frac{\Delta}{\varphi}}.$$
 (6)

Отметим, что критическое поле  $e_{c2}$  при температуре *t* определяется только отношением  $\Delta/\varphi$ .

На рис. 8 представлена фазовая диаграмма E-T, рассчитанная с помощью выражений (5), (6) для структуры № 6. Линиями показано температурное поведение критических полей  $E_{c1}$  и  $E_{c2}$ . Параметры  $\Delta = 0.836$  и  $\varphi = 14~(\Delta/\varphi \approx 0.06)$  выбраны таким образом, чтобы линия равенства энергий  $E_c(T)$  двух состояний ( $\eta \neq 0$ ,  $p \neq 0$ ) и ( $\eta = 0, p \neq 0$ ) проходила между экспериментально определенными критическими полями, которые в свою очередь должны лежать в области сосуществования двух устойчивых состояний, ограниченной кривыми  $E_{c1}(T)$  и  $E_{c2}(T)$ . Точки соответствуют экспериментально полученным значениям критических полей  $E_{c1}$  и  $E_{c2}$ . Для температур немного ниже  $T_c^{afe}$ , когда двойные петли еще не наблюдаются, на рис. 8 представлены поля квазиизлома, при которых сильносигнальный отклик становился существенно нелинейным.

Как видно из рис. 5, *a*, двойные петли диэлектрического гистерезиса в пленке не прямоугольные, а характеризуются сильным наклоном. Наклонные петли гистерезиса наблюдались ранее в кристаллах дейтерированного бетаинфосфата [9], однако наклон петель в кристаллах DBP значительно меньше, чем в пленках. Это различие обусловлено поликристаллической структурой пленок. Разные блоки в пленках имеют различную проекцию поля на ось b, и поэтому переключение может происходить при различных полях. Показанные точками на рис. 8 критические поля  $E_{c1}$  и  $E_{c2}$  определялись по части петли, лежащей вблизи оси абсцисс (см. вставку на рис. 5, a), и, таким образом, представляют собой критические поля для блоков, в которых ориентация оси b наиболее близка к внешнему полю.

Используемая термодинамическая модель предсказывает появление петель при 108 К и их расширение при понижении температуры (рис. 8). Однако в эксперименте петли раскрываются при более низкой температуре  $T \approx 105$  К. Следует учесть, что рассчитанные поля  $E_{c1}$  и  $E_{c2}$  — это поля потери устойчивости соответствующей фазы, а фазовый переход может произойти раньше, и наблюдаемая в эксперименте петля будет у́же, чем рассчитанная. При 105 < T < 108 К двойные петли настолько узки, что не заметны в эксперименте.

Параметры, использованные для расчета фазовой диаграммы E-T ( $\Delta = 0.836$  и  $\varphi = 14$ ), соответствуют области S. Различие систем, принадлежащих областям T и S, состоит в том, что в области S в отличие от области Т при низких температурах может происходить переход первого рода из антисегнетоэлектрической фазы в сегнетоэлектрическую. При этом двойные петли гистерезиса должны смениться одинарными. Такой переход наблюдался в кристаллах DBA [8,33,34]. В монокристаллах DBP фазовый переход первого рода из антисегнетоэлектрической фазы в сегнетоэлектрическую не наблюдался, однако это не запрещает использование области S. Температура фазового перехода первого рода  $t_c^I$ из антисегнетоэлектрической фазы в сегнетоэлектрическую определяется параметром  $\Delta(t_c^I = -(1 - \Delta)^{-1}).$ При  $\Delta = 0.836$  реальная температура оказывается отрицательной  $(T_c^{\text{fel}} \approx -113 \,\text{K})$ , и сегнетоэлектрический переход первого рода в DBP не реализуется.

Отметим, что полученные значения  $\Delta$  и  $\varphi$  близки к определенным ранее для кристаллов дейтерированного бетаинарсената ( $\Delta = 0.78, \ \varphi = 15, \ \Delta \varphi = 11.7$ ) [33]. По химическому составу DBA отличается от DBP заменой иона фосфора на ион мышьяка. Эти кристаллы обладают подобной структурой, характеризующейся присутствием зигзагообразных цепочек неорганических тетраэдров, связанных водородными связями, и присоединенных к ним водородными связями молекул бетаина. Различие между фазовыми превращениями в кристаллах DBP и DBA с высокой степенью дейтерирования состоит в том, что в DBA критические температуры  $T_c^{\text{afe}} = 172 \,\text{K}$  и  $T_c^{\text{fe}} = 164 \,\text{K}$  расположены выше, чем в DBP ( $T_c^{\text{afe}} = 155 \text{ K}$  и  $T_c^{\text{fe}} = 73.5 \text{ K}$ ), и разность температур  $T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}}$  в DBA ( $T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}} = 8 \text{ K}$ ) существенно меньше, чем в DBP ( $T_c^{\text{afe}} - T_c^{\text{fe}} \approx 82 \text{ K}$ ). Вследствие этого, как показывает расчет, даже при близких значениях параметров  $\Delta$  и  $\phi$  сегнетоэлектрический переход первого рода, который в DBA реализуется при  $T_c^{\text{fel}} = 136 \text{ K}$ , в случае DBP попадает в область отрицательных температур.

### 5. Заключение

Таким образом, пленки частично дейтерированного бетаинфосфата, полученные методом испарения на различных подложках, имеют поликристаллическую структуру с размерами блоков порядка 1 mm. Степень дейтерирования пленок D составляет 20-50%. При понижении температуры в пленках наблюдается антисегнетоэлектрический фазовый переход второго рода, сопровождающийся аномалией емкости структур, изменением типа диэлектрической нелинейности при фазовом переходе и появлением двойных петель диэлектрического гистерезиса в антисегнетоэлектрической фазе. Описание диэлектрических свойств пленок DBP в модели связанных параметров порядка показывает, что параметры  $\Delta$ и  $\varphi$  относятся к области S и их произведение  $\Delta \varphi \approx 11.7$ . Температура потенциального сегнетоэлектрического фазового перехода T<sub>c</sub><sup>fe</sup> не зависит от степени дейтерирования. При высоких температурах пленки показывают появление проводимости, характеризующейся энергией активации  $E_a \approx 1.1 \, \text{eV}$ .

### Список литературы

- [1] J. Albers, A. Klöpperpieper, H.J. Rother, K.H. Ehses. Phys. Status Solidi A 74, 553 (1982).
- [2] J. Albers. Ferroelectrics **78**, 3 (1988).
- [3] W. Shildkamp, Y. Spilker. Z. Krist. 168, 159 (1984).
- [4] M. Iwata, Y. Ishibashi. J. Phys. Soc. Jpn. 65, 9, 2900 (1996).
- [5] K. Hara, H. Umeda, Y. Ishibashi, I. Suzuki. J. Phys. Soc. Jpn. 58, 4215 (1989).
- [6] S. Launer, M. Le Maire, G. Schaack, S. Haussühl. Ferroelectrics 135, 257 (1992).
- [7] J. Kroupa, J. Albers. Ferroelectrics 108, 341 (1990).
- [8] J. Albers, A. Klöpperpieper, H.E. Müser, H.J. Rother. Ferroelectrics 54, 45 (1984).
- [9] J. Albers, E.V. Balashova, A. Klöpperpieper, V.V. Lemanov, H.E. Müser, A.B. Sherman. Ferroelectrics 108, 357 (1990).
- [10] E.V. Balashova, V.V. Lemanov, J. Albers, A. Klöpperpieper. Ferroelectrics 208–209, 63 (1998).
- [11] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, В.В. Леманов. ФТТ 51, 3, 525 (2009).
- [12] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Н.В. Зайцева, Г.А. Панкова, И.Д. Фредерикс, В.В. Леманов. Кристаллография 56, 1, 42 (2011).
- [13] E.V. Balashova, B.B. Krichevtsov, G.A. Pankova, V.V. Lemanov. Ferroelectrics 433, 138 (2012).
- [14] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, В.В. Леманов. ФТТ 53, 6, 1150 (2011).
- [15] E.V. Balashova, B.B. Krichevtsov, V.V. Lemanov. Integr. Ferroelectrics **106**, *1*, 29 (2009).
- [16] E.V. Balashova, B.B. Krichevtsov. Ferroelectrics Lett. 39, 4–6, 88 (2012).
- [17] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Ф.Б. Свинарев, Е.И. Юрко. ЖТФ 84, 2, 44 (2014).
- [18] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Ф.Б. Свинарев, В.В. Леманов. ФТТ 55, 5, 916 (2013).
- [19] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Н.В. Зайцева, Е.И. Юрко, Ф.Б. Свинарев. ФТТ 56, 12, 2376 (2014).

- [20] Е.В. Балашова, Б.Б. Кричевцов, Е.И. Юрко, Г.А. Панкова. ФТТ 56, 10, 1934 (2014).
- [21] G.S. Kino, R.S. Wagers. J. Appl. Phys. 44, 1480 (1973).
- [22] Е.В. Балашова, В.В. Леманов. ФТТ 44, 8, 1522 (2002).
- [23] J. Totz, D. Michel, J. Banys, A. Klöpperpieper. J. Phys.: Condens. Matter 10, 9281 (1998).
- [24] C. Kittel. Phys. Rev. 82, 729 (1951).
- [25] A.F. Devonshire. Adv. Phys. 3, 85 (1954).
- [26] L.E. Cross. Phil. Mag. 1, 76 (1956).
- [27] K. Okada. J. Phys. Soc. Jpn. 27, 420 (1969).
- [28] Е.М. Лифшиц. ЖЭТФ 14, 9, 353 (1944).
- [29] Ю.М. Гуфан, Е.С. Ларин. ФТТ 22, 463 (1980).
- [30] А.П. Леванюк, Д.Г. Санников. ЖЭТФ 55, 256 (1968).
- [31] E.V. Balashova, A.K. Tagantsev. Phys. Rev. B 48, 9979 (1993).
- [32] M.L. Santos, A. Almeida, M.R. Chaves, A. Klöpperpieper, J. Albers, J.A. Gomes-Moreira, F. Gervais. J. Phys.: Condens. Matter 9, 38, 8119 (1997).
- [33] E.V. Balashova, V.V. Lemanov, A.K. Tagantsev, A.B. Sherman, Sh.H. Shomuradov. Phys. Rev. B 51, 14, 8747 (1995).
- [34] E.V. Balashova, V.V. Lemanov, A.B. Sherman, Sh.H. Shomuradov. Ferroelectrics 159, 1 (1994).